



Oswaldo Cruz

FACULDADES OSWALDO CRUZ

CURSO DE QUÍMICA INDUSTRIAL

RELATÓRIO DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Currículo para os ingressantes a partir de 2019

NOME: Leonardo Dantas Miguel Matiny CÓDIGO:

1ª série

CÓD.	DISCIPLINA	C.H.	DISPENSA
1408	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I	160	☒ Sim ☐ Não
1518	GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA VETORIAL	80	☒ Sim ☐ Não
2372	QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL <i>por ser por acompanhamento</i>	240	☐ Sim ☒ Não
1521	DESENHO TÉCNICO	80	☒ Sim ☐ Não
2373	CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E SOCIEDADE	80	☒ Sim ☐ Não
1680	FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I	160	☒ Sim ☐ Não
TOTAL		800	

2ª série

CÓD.	DISCIPLINA	C.H.	DISPENSA
1528	MINERALOGIA E GEOLOGIA	80	☐ Sim ☒ Não
1417	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II	80	☒ Sim ☐ Não
1427	FÍSICO-QUÍMICA I	160	☐ Sim ☒ Não
1562	FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II	80	☒ Sim ☐ Não
2020	QUÍMICA ORGÂNICA I	160	☐ Sim ☒ Não
2056	QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA	80	☐ Sim ☒ Não
2064	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	80	☐ Sim ☒ Não
2184	QUÍMICA INORGÂNICA	80	☒ Sim ☐ Não
TOTAL		800	

3ª série

CÓD.	DISCIPLINA	C.H.	DISPENSA
1671	QUÍMICA ORGÂNICA II	160	☐ Sim ☒ Não
1770	QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA	160	☒ Sim ☐ Não
1546	FÍSICO-QUÍMICA II	160	☐ Sim ☒ Não
1672	BIOQUÍMICA	160	☐ Sim ☒ Não
1539	ECONOMIA E ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL	80	☐ Sim ☒ Não
1531	OPERAÇÕES UNITÁRIAS DA INDÚSTRIA QUÍMICA I	80	☐ Sim ☒ Não
1412	METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO	40	☐ Sim ☒ Não
TOTAL		840	

4ª série

CÓD.	DISCIPLINA	C.H.	DISPENSA
2365	FENÔMENOS DE SUPERFÍCIE	80	☒ Sim ☐ Não
2188	CIÊNCIAS DOS MATERIAIS	80	☐ Sim ☒ Não
2187	ANÁLISE ORGÂNICA	80	☐ Sim ☒ Não
1534	ANÁLISE INSTRUMENTAL	160	☐ Sim ☒ Não
2366	PROCESSOS QUÍMICOS ORGÂNICOS	80	☐ Sim ☒ Não
2367	PROCESSOS QUÍMICOS INORGÂNICOS	80	☐ Sim ☒ Não
1535	OPERAÇÕES UNITÁRIAS DA INDÚSTRIA QUÍMICA II	80	☐ Sim ☒ Não
2368	TÓPICOS AVANÇADOS EM QUÍMICA INDUSTRIAL	80	☐ Sim ☒ Não
2369	TECNOLOGIAS APLICADAS À QUÍMICA INDUSTRIAL	80	☐ Sim ☒ Não
TOTAL		800	

COMPONENTES CURRICULARES DIVERSOS	C.H.	DISPENSA
1196 - ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS (QUÍMICA INDL.)	160	☐ Sim ☒ Não
2113 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES	140	☐ Sim ☒ Não

São Paulo, 08 de fevereiro de 20 22

Ass. do Diretor /Coordenador

Ass. do Aluno

Leonardo Dantas Miguel Martinez

FACULDADES OSWALDO CRUZ

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

1
3

Disciplina Analisada: Cálculo Dif. e Integral I C.H. 160

Disciplina Utilizada para Dispensa: Cálculo Dif. e Integral I + II C.H. 80 + 80

Motivo da Dispensa: pode ser dispensado

Professor: [Assinatura] Coordenador: _____

Data: ___/___/___ Data: ___/___/___

Disciplina Analisada: Cálculo Dif. e Integral II C.H. 80

Disciplina Utilizada para Dispensa: Cálculo Dif. e Integ. III C.H. 80

Motivo da Dispensa: pode ser dispensado

Professor: [Assinatura] Coordenador: _____

Data: ___/___/___ Data: ___/___/___

Disciplina Analisada: Geometria Analítica e Alg. Veto C.H. 80

Disciplina Utilizada para Dispensa: Cálculo Vetorial e Geom. An. C.H. 80

Motivo da Dispensa: pode ser dispensado

Professor: [Assinatura] Coordenador: _____

Data: ___/___/___ Data: ___/___/___

Disciplina Analisada: Física Geral e Exp I C.H. 160

Disciplina Utilizada para Dispensa: Física I C.H. 120

Motivo da Dispensa: pode ser dispensado

Professor: [Assinatura] Coordenador: _____

Data: ___/___/___ Data: ___/___/___

Leonardo Dantas Miguel Martins

FACULDADES OSWALDO CRUZ

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

2/3

Disciplina Analisada: Desenho Técnico C.H. 80

Disciplina Utilizada para Dispensa: Desenho Técnico C.H. 80

Motivo da Dispensa: pode ser dispensado

Professor: [Assinatura] Coordenador: _____

Data: ____/____/____ Data: ____/____/____

Disciplina Analisada: Física Geral e Exp. II C.H. 80

Disciplina Utilizada para Dispensa: Física II C.H. 120

Motivo da Dispensa: pode ser dispensado

Professor: [Assinatura] Coordenador: _____

Data: ____/____/____ Data: ____/____/____

Disciplina Analisada: Ciência, Tecnologia, Inov. e Sociedade C.H. 80

Disciplina Utilizada para Dispensa: Sociologia + Filosofia C.H. 40 + 40

Motivo da Dispensa: pode ser dispensado

Professor: [Assinatura] Coordenador: _____

Data: ____/____/____ Data: ____/____/____

Disciplina Analisada: Química Inorgânica C.H. 80

Disciplina Utilizada para Dispensa: Química Inorgânica C.H. 80

Motivo da Dispensa: pode ser dispensado

Professor: [Assinatura] Coordenador: _____

Data: ____/____/____ Data: ____/____/____

Leonardo Santos Miguel Martins

FACULDADES OSWALDO CRUZ
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

3/3

Disciplina Analisada: Fenômeno de Superfície C.H. 80

Disciplina Utilizada para Dispensa: Eletroquímica e Corrosão C.H. 80

Motivo da Dispensa: não pode ser dispensado

Professor: [Assinatura] Coordenador: _____

Data: ___/___/___ Data: ___/___/___

Disciplina Analisada: Química Gen. Quantitativa C.H. 160

Disciplina Utilizada para Dispensa: Química Gen. e Inst. C.H. 120

Motivo da Dispensa: O estudante está dispensado desta disciplina mas terá que cursar a Analítica e Análise Instrumental

Professor: [Assinatura] Coordenador: _____

Data: ___/___/___ Data: ___/___/___

Disciplina Analisada: Ciência dos Materiais C.H. 80

Disciplina Utilizada para Dispensa: Princípios de Ciência e Eng. de Materiais C.H. 40

Motivo da Dispensa: Deverá cursar por insuficiência de carga horária

Professor: [Assinatura] Coordenador: _____

Data: ___/___/___ Data: ___/___/___

Disciplina Analisada: Química Geral Exp. C.H. 240

Disciplina Utilizada para Dispensa: Química Geral C.H. 120

Motivo da Dispensa: Deverá cursar por insuficiência de carga horária ou por acompanhamento

Professor: [Assinatura] Coordenador: _____

Data: ___/___/___ Data: ___/___/___